

令和4年度集中講義・公開講座 技術適応計画特論
オンライン講義

	10:30-12:00	13:00-14:30	14:40-16:10
8/2 火	イメージセンサ技術	高精度半導体製造プロセス技術	イメージングデバイス・プロセス・センシング技術
	東北大学 須川 成利 教授	広島大学 寺本 章伸 教授	東北大学 黒田 理人 教授
8/3 水	半導体製造用ウルトラクリーンテクノロジー	半導体製造用プラズマ技術	技術戦略について
	東北大学 白井 泰雪 特任教授	東北大学 後藤哲也 特任教授	東北大学 石田 修一 教授
8/4 木	微小気泡(気液界面)の基礎物性と工学的応用	エレクトロニクス業界はこれからまだまだ面白い ～半導体・電子部品・FPD市場の最新動向～	イノベーション人材
	東北大学 高橋 正好 特任教授	産業タイムズ社 津村 明宏 氏	日本ゼオン 荒川 公平 氏
8/5 金	-	Structured Spin-Inモデル -ベンチャーキャピタルを活用した企業におけるイノベーション 活性化とイノベーション人材育成-	TBA
	-	Global Catalyst Partners & Global Catalyst Partners Japan 大澤 弘治 氏	ウエスタンデジタルジャパン 小池 淳義 氏